

*a/a*



*б/б*



*Рис. 1.* Капля галлия, нанесенная на тугоплавкую вольфрамовую подложку с последующим охлаждением жидким азотом, при разных условиях:

- а* – до воздействия серий из сдвоенных лазерных импульсов;
- б* – после воздействия серий из сдвоенных лазерных импульсов

*Fig. 1.* Drop of gallium deposited on a refractory wolfram substrate followed by cooling with liquid nitrogen under different conditions:

- a* – before exposure to a series of double laser pulses;
- b* – after exposure to a series of double laser pulses